

知识产权保护 与营商环境优化

时 间： 2021年11月5日 14:30-16:30

地 点： 4.2馆D1厅

主办单位： 中华人民共和国商务部、中国国际贸易促进委员会、国家知识产权局、
中华人民共和国国家版权局、上海市人民政府

承办单位： 中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)

论坛介绍：

知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化,关系国家对外开放大局,关系国家安全。当前,我国经济发展进入新常态,实施创新驱动发展战略成为时代主题。创新发展需要良好的营商环境,良好的营商环境需要知识产权保护的制度支撑和法律保障。本议题将多角度讨论中国在加强知识产权保护、优化营商环境方面的努力与成果,坚定世界各国企业加强与中国贸易投资合作的信心,体现中国构建公平、公正、透明、开放营商环境的大国责任与担当。

论坛议程：

议程	时间	嘉宾姓名	嘉宾单位、职务
主旨发言	14:30-15:25	卢鹏起(主持人)	中国国际贸易促进委员会副会长
		高 燕	中国国际贸易促进委员会会长
		张建春	中央宣传部副部长
		甘绍宁	国家知识产权局副局长
		张军扩	国务院发展研究中心副主任
		王彬颖	世界知识产权组织副总干事
讨论环节	15:30-16:28	路易斯·恩里克·多·阿马拉尔	国际保护知识产权协会会长
		马 浩(主持人)	国际保护知识产权协会前会长
		韩秀成	国家知识产权局知识产权发展研究中心原主任
		卡斯滕·芬克	世界知识产权组织首席经济学家
		李东生	TCL创始人、董事长
		倪志伟	乐高集团首席执行官
总结	16:28-16:30	龚 宇	爱奇艺创始人、首席执行官
		刘 超	中国国际贸易促进委员会法律事务部部长 国际商事争端预防与解决组织秘书长